

“洗う”に関わる製品・技術を国内外にアピールするチャンスです!

PAN-EXHIBITION FOR WASH AND CLEAN 2012

2012洗浄総合展

2012年10月17日水~19日金

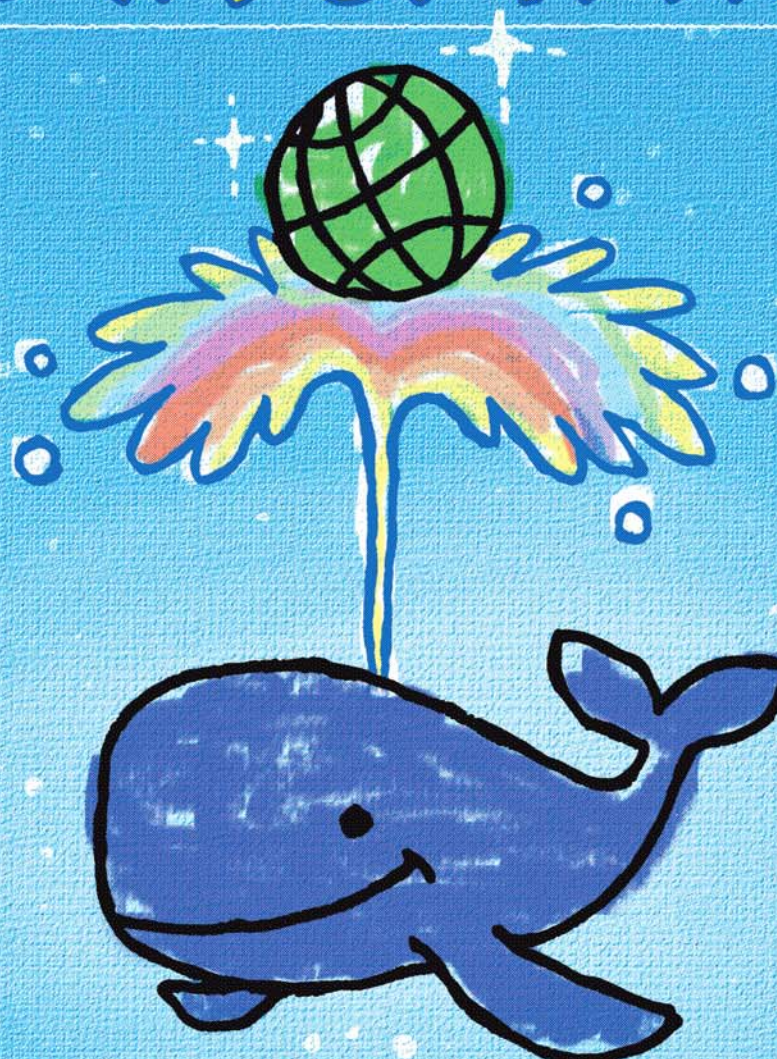
**出展!
募集中**

会場: 東京ビッグサイト

主催: (社)日本洗浄技能開発協会

日本産業洗浄協議会

日刊工業新聞社



未来を広げる洗浄技術

詳しくは公式HPから

<http://www.nikkan.co.jp/eve/senjyo>

洗浄総合展

検索

出展対象

「洗う」に関わる全ての技術・製品が出展対象です

高圧洗浄機器・装置	超高圧洗浄機・装置、高圧洗浄機・装置、高圧下水管洗浄車、排水管洗浄車、温水洗浄車機、蒸気洗浄機、自動洗浄装置、ウェットサンド機器
洗浄装置	スプレー洗浄機、バッチ式洗浄機(水系、準水系、炭化水素系、フッ素系、臭素系、塩素系、IPA、超音波、減圧)、乾燥機器・装置(減圧、ペーパー、熱風等)、ドライ洗浄装置、超臨界洗浄装置
洗浄剤	水系(アルカリ性、機能水、中性、酸性、純水)、準水系、非水系(炭化水素系、フッ素系、塩素系、臭素系、アルコール系)
周辺機器	濾過装置・フィルター、脱気装置、送排風機、純水製造装置、熱風発生装置、吸引車・装置、ダクト清掃装置、超音波発生装置、ポンプ、真空ポンプ、洗浄ホース、洗浄ノズル・ブローノズル、流量計、ヒーター
回収機器・装置	溶剤回収装置(フッ素系、塩素系、臭気系、アルコール系等)、油水分離装置、排水処理装置、蒸留装置
調査・測定・分析機器・装置	管路調査、水質調査、TV・カメラ車、ロボット、安全・保護具、VOC測定機器、VOC分析機器、環境対応機器類、汚れ・清浄度測定器
その他	出版物 等

併催企画

10月18日(木)に、
2010年ノーベル化学賞を受賞された根岸 英一 博士が、
環境問題について化学の視点から講演します!



講師

パデュー大学
特別教授

帝人グループ
名誉フェロー

根岸 英一 氏

プロフィール

1958年 東京大学工学部応用化学科卒業。同年帝人へ入社。
1960年 帝人を退職してフルブライト奨学生としてペンシルベニア大学大学院に留学。1963年同大学大学院博士課程修了。
Ph.D.理学博士
1966年 帝人を退職。パデュー大学ポストドクトラル研究員(H.C.ブラウン教授)。1968年パデュー大学助手。
1972年 シラキュース大学助教授、1976年 同大学准教授を経て、1979年パデュー大学へ移籍し教授に就任。1999年同大学化学科H.C.ブラウン特別教授、現在に至る。

企画ゾーン

時代のニーズに合わせたゾーンを新設します!

洗浄と安全ゾーン

産業洗浄を
安全に行うことに寄与できる
製品・技術
○保護服 ○保護手袋 等

新分野ゾーン

LED、有機EL、
太陽電池、リチウム電池等の
今期待されている
最先端の分野に対応した
洗浄技術

大気汚染防止ゾーン

VOCやPRTRの対策等、
大気の汚染を
「洗う」「守る」ことに貢献できる
技術や製品

食品産業用洗浄ゾーン

半導体洗浄ゾーン

医療機器洗浄ゾーン

超純水・水処理ゾーン

純水・超純水技術、造水システム、濾過装置、淡水化技術 等

土壌・地下水環境展との
共通ゾーン

除染対策総合ゾーン

東日本大震災によって被災地に広がった放射性物質への対策が課題となっている今、
それらの課題を解決し、日本の復興に貢献する技術を募集します!
○汚染水除去装置 ○水処理装置 等

出展料金 (消費税込)

《主催団体会員企業》

屋内小間	(1小間 約9㎡/間口2.97m×奥行2.97×高さ2.7m)
1~4小間	315,000円
5~7小間	273,000円
8~ 小間	241,500円

屋外小間	(1小間 12㎡/間口4m×奥行3m・スペース渡し)
	231,000円

《一般企業》

屋内小間	(1小間 約9㎡/間口2.97m×奥行3m×高さ2.7m)
	336,000円

屋外小間	(1小間 12㎡/間口4m×奥行3m・スペース渡し)
	252,000円

同時開催展

- 2012 土壌・地下水環境展
- VACUUM2012-真空展

出展申込締切

2012年6月29日(金)

※募集定数に達し次第締め切りとなります。

お問い合わせ

「2012洗浄総合展」事務局

日刊工業新聞社 業務局イベント事業部 〒103-8548 東京都中央区日本橋小網町 14-1

TEL: 03-5644-7221 FAX: 03-5641-8321 E-mail: j-event@media.nikkan.co.jp